Requested document: JP3139504 click here to view the pdf document

METAL COMPLEX COMPOUND, AND METHOD FOR PREPARATION AND USE THEREOF							
Patent Number:							
Publication date:	1991-06-13						
Inventor(s):	JIEEMUSU SHII SUTEEBUNSU; DEBITSUDO AARU NEIZAMAA						
Applicant(s):	DOW CHEMICAL CO						
Requested Patent:	☐ <u>JP3139504</u>						
Application Number:	JP19900242861 19900914						
Priority Number(s):	US19890407169 19890914; US19900547728 19900703						
IPC Classification:	C07F7/00; C07F7/28; C08F4/64; C08F10/00; C08F36/00; C08F38/00						
EC Classification:	<u>C07F17/00</u> , <u>C08F10/00</u>						
Equivalents:	AU6247390, AU632620, BR9004695, CA2025332, CN1028369C, CN1050194,						
	DE69031413D, DE69031413T,						
	FI100104B, HK1001919, HU218602, HU55039, IL95598, JP10067816,						
	JP2736935B2, JP3010349B2, NO302702B, NO903986, NZ235215,						
	☐ <u>RU2095363</u> , SG43055, ☐ <u>US5064802</u> , ☐ <u>US5132380</u>						
Abstract							
Data supplied from the esp@cenet database - I2							

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-139504

®Int. Cl.⁵	5	識別配号	庁内整理番号	④公開	1 平成3年(1991)6月13日
C 08 F // C 07 F	4/64 7/00 7/28	MFA A F	8016-4 J 8018-4 H 8018-4 H		
C 08 F	10/00 36/00	MFG	7167—4 J		
	38/00	MPR	8416—4 J 審	査請求 未請求	請求項の数 18 (全11頁)

金属錯体化合物、その製造法および使用法 50発明の名称

> ②持 願 平2-242861

願 平2(1990)9月14日 @出

優先権主張 201989年9月14日 30 米国(US) 30 40 7169

201990年7月3日30米国(US)30547728

@発明者 ジエームス シー ス アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド ジョー

> テープンス ジタウン ドライブ 2704

個発明 者 デビッド アール ネ アメリカ合衆国カリフオルニア州 94521 コンコード

> クレイトン ロード 5255 アパートメント 190 イザマー

勿出 願 人 ザ ダウ ケミカル アメリカ合衆国ミシガン州 48640 ミドランド アポツ

> カンパニー ト ロード ダウ センター 2030

弁理士 斉藤 武彦 個代 理 人 外1名

細

1. [発明の名称]

金属錯体化合物、その製造法および使用法

2 [特許請求の範囲]

1. 次式

CpMXn+A-

〔式中、Cpは任意に世換分を介してMに共有結合する、 単一の 75 - シクロペンタジエニルまたは 75 - 遺換 シク ロペンタジエニル薪であり;

Mは該シクロペンタジエニルまたは懺換シクロペンタジ エニル羔に 75 結合様式で結合する周期律表の第3~10 族(グループ)またはランタナイド系列の金銭であり:

Xはぞれぞれの場合にハイドライドであるか又は20個 までの非水素原子をもつ、ハロ、アルキル、ブリール、シ シロキシ、およびそれらの組合せ、および20個までの非 水業原子をもつ中性ルイス塩基リガンドからえらばれた部 分であり;あるいは任意に1つのXはCpと一緒になつて Mと20個までの非水素原子との金属含有環を形成し: nはMの原子価に応じて1または2であり;そして

A はプレンステッド酸塩の非配位性の相格性アニオン である〕

に相当するモノシクロペンタジエニルまたは截換モノシク ロペンタジエニル金属錯体含有化合物。

2 Cp が式

$$R'$$
 R''

〔 R'はそれぞれの場合に水素であるか又は 2 0 個までの非 水氣原子をもつ、ハロゲン,アルキル,アリール,ハロア リル,ジャーミル,アリールオキシ,アルコキシ,アミド, ルキル,アルコキシ,アリールオキシ,シリル落およびそ れらの組合せからえらばれた部分であり;あるいは2個またはそれ以上の R 茶は一緒になつて組合環系を形成し;

R"は R'であるか又はMに共有結合する式 - 2 - Y - (Z は酸素, ホウ素, または元素の周期律長の第14族の一員を含む2価の部分であり; Y は営業, リン, 酸素または低黄を含む、該金属に共有結合する結合基であり; あるしば任意に Z と Y は一緒になつて紹合環系を形成する)の基である〕

に相当する請求項1記載の化合物。

(Eはそれぞれの場合に炭素、ケイ素またはゲルマニウムであり;pは1~4の整数であり;Yは湿素またはリンであり;R"はそれぞれの場合に10個までの炭素またはケイ素原子をもつアルキル、アリール、シリルまたはそれら

又は 20 個までの非水素原子をもつ、アルキル、アリール、 シリル、ハログン化アルキル、ハログン化アリール基材よ びそれらの組合せからえらばれた部分であり;R''' は $C_{1\sim 10}$ アルキルまたは $C_{6\sim 10}$ アリールであるか、あるいは 2 個ま たはそれ以上の R^* 基または 1 個またはそれ以上の R^* 基 と R''' は一緒になつて 3 0 個までの非水素原子の紹合境系 を形成し;

Xはそれぞれの場合にハロまたは20個までの炭素のア ルキル、アリール、アルコキン、またはアリールオキン基 であり;nは1または2であり;そして A⁻ はプレンステ ッド敵塩の非配位性の相着性アニオンである〕

に相当する請求項5配数の化合物。

- 7. XがC_{1~4} アルキルまたはアルコキシである請求項1 ~6のいづれか1 項配載の化合物。
- 8. nが2である請求項1~7のいづれか1項配戦の化合

の組合せ (たとえばアルカリール、アラルキル、シリルア ルキルなど)である〕

である腑水項2配戦の化合物。

- 4. Rおよび R"がメチルである請求項 2 記載の化合物。
- Mがチタンまたはジルコニウムである耐水項1~4のいづれか1項配載の化合物。

 ${\sf CM}$ はジルコニウムまたはチタンであり; ${\sf Cp}^{f e}$ はMに ${\it To}^{f e}$ 結合像式で結合したシクロペンタジエニルまたは懺換シクロペンタジエニル基であり; ${\it Z}$ は ${\sf SiR}_2^{f e}$, ${\sf CR}_2^{f e}$, ${\sf SiR}_2^{f e}$ ${\sf SiR}_3^{f e}$, ${\sf CR}_2^{f e}$, ${\sf CR}_2^{f e}$, ${\sf CR}^{f e}$ ${\sf CR}_2^{f e}$, ${\sf CR}^{f e}$ ${\sf CR}_2^{f e}$, ${\sf CR}^{f e}$ ${\sf CR}^{f e}$, ${\sf CR}^{f e}$ ${\sf SiR}_2^{f e}$, ${\sf stct}$ ${\sf GeR}_2^{f e}$ ${\sf To}$ ${\sf O}$; ${\sf Y}$ は式 ${\sf -N}$ ${\sf CR}^{f m}$) ${\sf -}$ または ${\sf -P}$ ${\sf CR}^{f m}$) ${\sf -}$ であり; ${\sf L}$ 記式中、 ${\sf R}^{f e}$ はそれぞれの場合に水気であるか

物。

- 9. Aがテトラキス・ペンタフルオロフエニルポレートである請求項1~8のいづれか1項記載の化合物。
- 10. Cp M Xn+1 (Cp, M, Xおよびnは請求項1 に定義したとおりである) に相当する第1成分を式[L-H]⁺ [A⁻] (Lは中性ルイス塩素であり、Aは請求項1 に定義したとおりである) に相当する第2成分と不活性非プロトン性溶媒中で接触させることを含むことを特徴とする請求項1 に配載の化合物の製造法。

配戴の方法。

12. Qがそれぞれの場合にペンタフルオロフエニルである 排水項1.1 記載の方法。

13. 第 1 成分がペンタメチルンクロペンタジェニルチタン ジアルコキサイドまたはペンタメチルンクロペンタジェニ ルチタンジアルキル(ただし該アルコキサイド基または該 アルキル基上には 1 ~ 4 個の炭素が存在する)であり、第 2 成分がトリアルキルアンモニウムテトラキス・ペンタフ ルオロフェニルポレートである請求項12 配載の方法。 14. 請求項1~9のいづれか1項配載の化合物を付加重合 用触媒として使用する方法。

15. 1 種またはそれ以上の付加重合性モノマーを付加重合 条件下で配位重合触媒と接触させることによつてポリマー を製造する付加車合法において、該触媒が請求項1~9の いづれか1項配載の化合物であることを特徴とする方法。

ビス(シクロペンタジエニル)金属化合物が配載されている。このEP特許はこのような錯体がオレフィン重合触媒として有利に使用される事実を開示している。

[発明が解決しようとする課題]

上記の従来技術に記載されている触媒の有用性にもかかわらず、付加重合用の単に効率で有用な触媒を製造することが望ましい。本発明はこの課題を解決するものであり、 重合触媒として高度に活性であり且つ広範囲の種類のモノマーおよびモノマー混合物の重合を望ましく可能にするある種の改良された金属錯体含有化合物を提供するものである

(課題を解決するための手段)

上記の課題を解決するための手段として、本発明によれば、次式

CpMXn + A -

16. 該モノマーがオレフイン、ジオレフインまたはアセチレン性化合物である請求項15 記載の方法。

17. エチレンを均質重合させるか又はエチレンを C₈ ~ C₈
 アルフアオレフインと共配合させる請求項16記載の方法。
 18. 触媒をその場で生成させる請求項15~17のいづれか1項記載の方法。

3. 〔発明の詳細な説明〕

[産業上の利用分野]

本発明は触媒として有用な組成物、これらの触媒の製造 法およびこれらの触媒して付加重合性モノマーを重合させ る方法に関する。

〔従来の技術〕

EP-A-0277004にはピス(シクロペンタジエニル)金属鉛体を非配位性の相密性アニオンを含むプレンステット酸の塩と反応させることによつて製造した若干の

[式中、 Cp は任意に置換分を介してMに共有結合する、 単一の 7⁵ - シクロペンタジエニルまたは 7⁵ - 置換シク ロペンタジエニル基であり;

Mは該シクロペンタジエニルまたは世換シクロペンタジエニル基に 7⁶ 結合様式で結合する周期律装の第 3 ~ 第 1 0 族(グループ)またはランタナイド系列の金属であり; Xはそれぞれの場合にハイドライドであるか又は 2 0 個までの非水素原子をもつ、ハロ、アルキル、アリール、シリル、ジャーミル、アリールオキシ、アルコキシ、アミド、シロキシ、およびそれらの組合せ(たとえばハロアルキル、ハロアリール、ハロシリル、アルカリール、アラルキル、シリルアルキル、アリールオキシアルキル、アルコキシアルキル、アミノアルキル、アミドアリールなど)、および 2 0 個までの非水素原子をもつ中性ルイス塩基リガンドか 5 えらばれた部分であり;あるいは任意に 1 つの X は C p

と一緒になつてMを含む金属含有環を形成し:

nはMの原子価に応じて1または2であり;そして
A - はプレンステッド酸塩の非配位性の相離性アニオン
である〕

に相当するモノンクロペンタジエニルまたは**世換**モノンクロペンタジエニル金属鎖体含有化合物が今や提供される。

このような化合物は配位型取合法に使用して型成形. フィルム, シート. 押出し発泡およびその他の用途に使用されるポリマーを製造するのに有用である。これらの化合物はまた水素化反応、接触クラッキングおよびその他の工業プロセスに使用することもできる。

本発明の化合物は次の(a) 成分および(b) 成分を不活性 非プロトン性溶媒中で混合し、そして所譲ならば生成物を 回収することによつて製造することができる。

(a) 第2成分(以下に述べる)のカチオンと結合する少

ループ)はすべては族の番号付けにJUPAC系を使用するこの元素の周期律表中に示される族をいう。

ここに使用する「非配位性の相溶性アニオン」とはモノシクロペンタジエニルまたは 世換モノシクロペンタジエニルまたは 世換モノシクロペンタジエニル 基含有カテオンに配位していないか、あるいは酸カテオンに粉く配位しているにすぎずそれによつて中性ルイス塩 基によつて十分に世換され易さを残しているアニオンをいう。非配位性の相配性アニオンは特に、本発明の触媒系において 退荷均衡性アニオンとして働くときそのアニオン性の世換分または断片を該カチオンに移動させず、それによって中性の4個のメタローセンおよび中性の金騰剛生物を生成する相溶性アニオンをいう。「相溶性アニオン」とは始めに生成した鉛体が分辨するとき中性に変化せず、錯体の関係の所望の重合またはその他の用途を妨害しないアニオンである。

なくとも1種の世換分を含む、且つその原子価より1つ少ない配位数を通常もつカチオンを形成しうる、元素の周期 母表の第3~10族またはランタナイド系列の金属のモノ (シクロペンタジエニル)誘導体である少なくとも1種の 第1成分;および

(b) プレンステッド酸および非配位性の相離性アニオン から成る塩である少なくとも1種の第2成分。

更に詳しくは、プレンステッド酸塩の非配位性の相離性 アニオンは電荷をもつ金属またはメタロイドのコアを含む 単一の配位錯体を構成することができ、このアニオンは嵩 高で非求核性である。ここに使用する「メタロイド」なる 用館は半金属性を示すホウ素、リンなどのような非金属を 包含する。

ことにいう元素の周期律長とはすべてCRC Press.
Inc., 1989 刊行の元素の周期律表をいう。また族(グ

[発明の頭標]

本発明により使用するモノシクロペンタジエニルおよび 置換モノシクロペンタジエニル基は式

$$R'$$
 R'
 R'

(Rはそれぞれの場合に水素であるか又は 2 0 個までの非水素原子をもつ、ハロゲン、アルキル、アリール、ハロアルキル、アルコキン、アリールオキン、シリル落またはそれらの組合せからえらばれた部分であり;あるいは 2 個またはそれ以上の R 基は一緒になつて組合環系を形成し;

R"はR"であるか又はMに共有結合する式 -2-Y(Zは酸素、ホウ素、または元素の周期律表の第14族の
一員を含む2価の部分であり;Yは窒素、リン、酸素また
は焼費を含む、眩金属に共有結合する結合基であり;ある

いは任意に2とYは一緒になつて縮合環系を形成する)の 基である]

によつて示される。

本発明の一題様においてR'およびR"はメチルである。 非常に好ましい態碌において R"は -(ER")。

[Eはそれぞれの場合に炭素、ケイ素またはゲルマニウム であり:pは1~4の整数であり; Yは窒素またはリンで あり: R" はそれぞれの場合に10個までの炭素またはケ イ素原子をもつアルキル、アリール、シリルまたはそれら の組合せ(たとえばアルカリール。アラルキル。シリルア ルキルなど)である〕である。

本発明による非常に好ましい組成物は式

であり;nは1または2であり;そして A はプレンステ ッド酸塩の非配位性の柑橘性アニオンである〕 に相当する。

本発明の化合物の製造に使用しうるモノシクロペンタジ エニル金属成分(第一成分)の例はチタン。 ジルコニウム。 ハフニウム、クロム、ランタンなどの誘導体であるが、こ れらに限定されない。好ましい成分はチタンまたはジルコ ニウムの化合物である。好適なモノシクロペンタジエニル 金属化合物の例は、ヒドロカルビル懺換モノシクロペンタ ジエニル金属化合物、たとえばシクロペンタジエニルジル コニウムトリメチル、シクロペンタジエニルジルコニウム トリエチル、シクロペンタジエニルジルコニウムトリプロ ピル、シクロペンタジエニルチタントリメチル、シクロペ ンタジエニルチタントリフエニル、シクロペンタジエニル スカンシウムピス(p-トリル),シクロペンタジエニル ンタジエニルシルコニウムメチルジクロライド,シクロペ

【Mはジルコニウムまたはチタンであり;Cp[±]はMにが **結合様式で結合したシクロペンタジエニルまたは世換シク** ロペンタジエニル基であり、ZはSiRヹ、CRヹ、SiRヹ SiR, CR, CR, CR, CR, CR, CR, CR, SiR, または GeR*であり:Yは式 -N(R**)- または -P(R***)-で あり:上記式中、R*はそれぞれの場合に水素であるか又 は20個までの非水素原子をもつ、アルキル、アリール、 シリル、ハロゲン化アルキル、ハロゲン化アリール番およ びそれらの組合せからえらばれた部分であり; R"は C,-,,o アルキルまたは Co-10 アリールであるか、あるいは2 個ま たはそれ以上のR*薪または1個またはそれ以上のR*薪 と R** は一緒になつて30個までの非水業原子の配合項を 形成し;

Xはそれぞれの場合にハロまたは20個までの炭素のア ルキル、アリール、アルコキシ、またはアリールオキシ幕

クロム 24-ペンタジエニル、ペンタメチルシクロペン タジエニルトリウム・ビス (ピストリメチルシリルメチル), ペンタメチルシクロペンタジエニルスカンジウム・ビス (ピストリメチルシリルメチル)、ペンタメチルシクロペ ンタジエニルランタン・ピス (ピストリメチルシリルメチ ル)など、ヒドロカルビル厳侠化合物たとえばシクロペン タジエニルチタントリインプロボキサイド、シクロペンタ ジエニルジルコニウムトリフエノキサイドなど;ハロ世換 化合物たとえばシクロペンタジエニルジルコニウムトリク ロライド、インデニルチタントリクロライド、ペンタメチ ルンクロペンタジエニルハフニウムクロライド シクロペ ンタジエニルトツトリウムジクロライドなど;および遺換 基の混合物を含む化合物たとえばシクロペンタジエニルテ タンイソプロポキサイドジメチル、ペンタメチルシクロペ

ンタジエニルランタンクロロイソプロポキサイド、(t - ブチルアミド)(テトラメチル- マ゚ - ンクロペンタジエニル) - 12 - エタンジイルジクロライド、(t - ブチルアミド)(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル)
- 12 - エタンジイルチタンジクロライド、(メチルアミド)(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル) - 1
2 - エタンジイルテクンジクロライド、(メチルアミド)(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル) - 1
2 - エタンジイルジルコニウムジクロライド、(メチルアミド)(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル) - 1
2 - エタンジイルチタンジクロライド、(エチルアミド)
(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル)・メチレンチタンジクロライド、(t - ブチルアミド)ジペンジル
(テトラメチル- マ゚ - シクロペンタジエニル)シランジルコニウムジペンジル、(ベンジルアミド)ジメチル(テトラメチル - マ゚ - シクロペンタジエニル)シランチタンジクロライド、(フエニルホスフィド)ジメチル(テトラ

性の非配位性アニオンを含む。好ましいアニオンは電荷を有する金属またはメタロイドのコアを含む単一の配位錯体を含むアニオンであり、このアニオンは比較的大きく(満高であり)活性触媒権(第3~10族またはランタナイド系列のカチオン)を安定化しうる。これは2成分を混合するときに生成され、そして該アニオンはオレフイン性.ジオレフィン性またはアセチレン性の不飽和蒸質または他の中性ルイス塩基たとえばエーテル,ニトリルなどによつて横換されるほど十分に可動性である。好適な金属としてアルミニウム、金、白金などを包含するが、これらに限定されない。好適なメタロイドとしてホウ柔、リン、ケイ素などがあげられるが、これらに限定されない。単一の金属またはメタロイド原子を含む配位錯体から成るアニオンを含有する化合物はもちろん周知であり、そして多くの、特にアニオン部分に単一のホウ素原子を含むそのような化合物

メチル - ŋ5 - シクロペンタジエニル) シランジルコニウ ムジベンジルなどである。

上記リストの最後の項にかかげた化合物類はシクロペンタジェニル環の金属原子と世換分との間に共有結合を含む化合物の例である。好ましい関換分は金属原子にも縮合し うる関機分である。このような化合物は対応する金属クロライドを関機シクロペンタジェニル基(たとえばシクロペンタジェニル・アルカンジイル、シクロペンタジェニル・シランアミド、またはシクロペンタジェニル・ホスフイド化合物)のジリチウム塩と混合することによつて容易に製造することができる。この反応は通常の合成法を使用して不活性液体(たとえばテトラヒドロフラン、C₅₋₁₀ アルカン、トルエンなど)中で行なわれる。

本発明の化合物の製造に第2成分として有用な化合物は プロトン供与性のプレンステッド酸のカチオンおよび相番

は商業的に入手しうる。この観点から、単一のホウ素原子 を含む配位錯体から成るアニオンを含む塩が好ましい。

好ましくは、本発明の触媒の製造に有用な第2成分は次 の一般式

 $(L-H)^{+}[A]^{-}$

によつて表わすことができる。ただしLは中性ルイス塩基 であり; (L-H)⁺ はプレンステッド酸であり;そして Aは相弟性の非配位性アニオンである。

更に好ましくはAは式 [M'm+Qn] に相当する。ただしmは1~7の敷数であり; nは2~8の整数であり; Mは元素の周期律袋の第5~15族からえらばれた金属またはメタロイドであり; Qはそれぞれの場合にハイドライドであるか、または20例までの炭素のジアルキルアミド、ハライド、アルコキサイド、アリールオキサイド、ヒドロカルビル、および世換ヒドロカルビル基からえらばれた部

分である;ただしQハライドは1個以下である。

本発明の触礁の製造に特に有用なホウ素含有第2成分は 次の一般式によつて扱わすことができる。

[L-H]+[BQ4]-

ただししは中性塩基であり;〔 L - H 〕 はプレンステッド酸であり; Bは原子価 3 の状態のホウ素であり;そして Oは前配定準のとおりである。

本発明の改良触媒の製造に第2成分として使用しうるホウ素化合物の例は次のとおりであるが、これらに限定されない:

トリアルキル置換アンモニウム塩たとえばトリエチルア ンモニウムテトラフエニルポレート。トリプロピルアンモ ニウムテトラフエニルポレート。トリ(n-ブチル)アン モニウムテトラフエニルポレート。トリメチルアンモニウ ムテトラ(p-トリルポレート)。トリブチルアンモニウ

スホニウムテトラフエニルボレートなど:も好適である。

上記リストは全部をあげたものではなく、有用であるその他のホウ素化合物および他の金属またはメタロイドを有用な成分が上記の一般式と例から当業者にとつて容易に明らかになるであろう。

一般に、そして上記の第1成分の大部分が上記の第2成分の大部分と組合せられて活性なオレフィン重合触媒を生じるけれども、第1成分から始めに生成した金属カチオンまたはそれらの分解生成物が比較的安定な触媒であるということが連続重合操作にとつて重要である。またアンモニウム塩を使用する場合、第2化合物のアニオンが加水分解に対して安定であることも重要である。更に、第2成分の酸性度が第1成分に対して十分であつて、必要なプロトン移動を促進させることも重要である。逆に、金属錯体の塩

ムテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレート、トリプロピルアンモニウムテトラキス・24・ジメテルフエニルボレート、トリプチルアンモニウムテトラキス・35・ジメテルフエニルボレート。トリエチルアンモニウムテトラキス・(35・ジ・トリフルオロメチルフエニル)ボレートなど。また、NN・ジアルキルアニリニウム塩たとえばNN・ジエチルアニリニウムテトラフエニルボレート。N、N・246・ペンタメテルアニリニウムテトラフエニルボレートなど;ジアルキルアンモニウム塩たとえばジ・(i・プロピル)アンモニウムテトラキスペンタフルオロフエニルボレート、ジシクロヘキシルアンモニウムテトラフエニルボレートなど;およびトリアリールホスホニウム塩たとえばトリフエニルホスホニウムテトラフエニルボレート、シンクロヘキシルアンモニウムテトラフエニルボレートなど;およびトリアリールホスホニウム塩たとえばトリフエニルがレート。トリ(メチルフエニル)ホスホニウムテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレート。トリ(ジメチルフエニル)ホ

ならない。若干のメタローセン(非金属性)化合物はプレンステッド酸以外のすべてとの反応に対して耐性があり、 従つて第2成分のすべてと本発明の触媒を形成する第1成 分として好適ではない。最も好ましいモノシクロペンタジ エニル金属化合物は水溶液によつて加水分解しうる化合物 である。

本発明の触媒を製造するための第1(金属含有)成分と 第2成分との組合せに関して、活性触媒製造の製造のため に組合せられるこれら2成分はアニオン断片とくにアリー ル基または弗素もしくは水素原子が金属カチオンに移動し て触媒的に不活性な種を形成するのを避けるようにえらば れるべきであることに注目すべきである。これは、シクロ ペンタジェニル炭素上の懺換分ならびにアニオンの芳香族 炭素壌上の懺換分から生ずる立体障害によつて行なうこと ができる。従つてパーヒドロカルビル懺換シクロペンタジ エニル落を含む第1成分は非世換シクロペンタジエニル基を第1成分がなしうるよりも広い範囲の第2成分と共に有効に使用することができる。然しながら、シクロペンタジエニル募上の戦換分の最と大きさが減少するにつれて、劣化に対してより耐性のあるアニオンを含む第2成分たとえばフエニル環のオルソ位に関換分をもつものを用いてより有効な触媒がえられる。アニオンを劣化に対してより耐性にする別の手段はアニオン中のフッ素健換基等に完全弗素置換基によつて与えられる。弗素散換安定性アニオンは次いでより広い範囲の第1成分と共に使用することができる。

一般に、触媒は約-100で~約300での範囲内の温度において好適な希媒中で上配2成分を混合することによって製造される。この触媒を使用して2~約18個の炭素原子をもつα-オレフインおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーおよび/または4~約18個の炭素原子をも

も、触媒成分は水分と酸素の双方に敏感であり、不活性芽 倒気(たとえば鼠素、アルゴンまたはヘリウム)中で取扱 い及び搬送すべきである。

上記のように、本発明の改良触媒は好ましくは好適な不 活性非プロトン性器媒もしくは希釈剤中で製造される。好 適な器媒または希釈剤としてオレフイン、ジオレフインお よびアセチレン性不飽和モノマーの重合において器媒とし て有用であることの知られている従来技術に周知のすべて の飛媒をあげることができる。然し好適な精媒として次の ものをあげることができるが、必ずしもこれらに限定され ない:直鎖または校分かれ鎖の炭化水素たとえばイソブタ ン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタンな ど;環状および脂環状炭化水素たとえばシクロヘキサン、 シクロペンタン、メチルシクロペンタン、メチルシクロヘ プタンなど:ならびに芳香族およびアルキル懺換芳香族化 つジオレフィンを単独でまたは組合せにおいて重合させることができる。この触媒はまたα-オレフイン、ジオレフィンおよび/またはアセチレン性不飽和モノマーを他の不飽和モノマーと組合せて直合させるためにも使用することができる。好ましい態碌において、この触媒はビニル芳香族モノマーとビニル芳香族モノマー以外のオレフィンとのコポリマーとくにスチレンとエチレンまたはプロピレンとのコポリマーを製造するのに使用される。一般に、重合は当業技術において周知の条件において行なうことができる。触媒成分を重合プロセスに直接に添加し、そして好適な溶媒または希釈剤(凝縮モノマーを包含する)を重合プロセス中に使用するならば、触媒系はその場で生成することがもちろん埋解されるであろう。然しながら、触媒はこれを重合工程に加える前に好適な溶媒中別の工程で製造するのが好ましい。触媒は発火性の種を含んではならないけれど

合物たとえばペンセン、トルエン、キシレンなど。好適な 密媒はまた液状オレフイン類をも包含する。これらはモノ マーまたはコモノマーとしても働き、例としてエチレン、 プロピレン、ブタジエン、シクロペンテン、1 - ヘキセン、 3 - メチル - 1 - ペンテン、4 - メチル - 1 - ペンテン、 14 - ヘキサジエン、1 - オクテン、1 - デセン、スチレ ンなどがあげられる。

特定の埋論によつて拘束されることを欲しないけれども、本発明の改良触媒の製造に使用する2成分を好適な溶媒または希釈剤中で混合するとき、第2成分(酸性部分)のカテオンの一部または全部は第1成分の置換落(X)の1つと結合する。その結果として、中性化合物XHが放出され、この中性化合物は溶液中にとどまるか、あるいはガスとして放出される。この点に関して、第1成分中のXがハイドライドであるならば水素ガスが発生することに住目すべき

である。同様に、Xがメチル基であるならば、メタンがガスとして発生する。Xがアルコキサイドであるならば、アルコールが生成する。

特定の理論に拘束されることを欲しないけれども、第1 成分の似換落が放出されるとき、触媒製造に使用する第2 成分中に始めから含まれている非配位性のアニオンは第1 成分から生成する金属カチオンまたはその分解生成物の電 荷を均衡させる。この金属カチオンおよび非配位性アニオンは、触媒が1種またはそれ以上のオレフィン。ジオレフィンはは、からではアセチレン性不飽和モノマーの単独と 或いは1種またはそれ以上の他のモノマーまたは別の中性 ルイス塩素と接触せしめられるまで、結合されたましている。上配の如く、第2成分中に含まれるアニオンはモノマーによる迅速な置換を可能にして重合を促進するに十分に 可動性でなければならない。

る。

上述の如く、上配のほとんどの第1成分は上配の第2成分と混合して活性触媒とくに活性重合触媒を生成する。然しながら、実際の活性触媒種はその分離と関後の確認を可能にするように十分に安定であるとは必ずしも限らない。その上、および生成する初期金属カチオンの多くは比較的安定であるけれども、初期に生成する金属カチオンは多くの場合分解して1 植またはそれ以上の他の触媒的に活性な種になる。

一般に、本発明による触媒はアルミニウムまたはマグネシウム基材の化合物のような共触媒を含むチグラー・ナッタ触媒により生成するポリマー中に一般に見出される痕跡 前の金属を含まないポリマー生成物を生成するようにえら ばれる。本発明の触媒により生成するポリマーは、金属ア ルキル(たとえばアルミニウムアルキル)またはアルミノ 本発明の触媒を製造する際に起る化学反応は、好ましい ホウ紫含有化合物を第2成分として使用するとき、下配に 示す一般式を参照することによつて扱わすことができる。

 $C_{pMX_{n+1}} + (L-H)^{+} (BQ_{4})^{-}$

→ [CpMX_n]⁺[BQ₄]⁻ + X - H + L [式中のCp, M, X, nおよびQは前記の意味をもつ。]

一般に、上記反応式中の生成物帯に金属カチオンの安定性および生成速度は、希媒の選択、えらばれた [L-H]⁺の酸性度、特定のし、アニオン、反応完了時の温度、およびえらばれた金属の特定のモノシクロペンタジエニル誘導体に応じて変化する。一般に、始めに生成するイオン対は活性重合触媒であり、ローオレフイン、ジオレフインおよびアセチレン性不飽和モノマーのいづれか単独または他のモノマーとの組合せを頂合させる。然しながら、ある場合には、始めの金属カチオンは分解して活性重合触媒を生じ

キサンを含むより通常のチグラー・ナッタ型触媒により生成するポリマーよりも広い範囲の用途をもつ。この触媒は 均一触媒として又は好適な担体(たとえばアルミナまたは シリカ)に担持させた触媒として使用することができる。

本発明の最も好ましい態様において、Cp はペンタメチルシクロペンタジエンであり、Mはチタンまたはジルコニウムであり、nは 2 であり、XはC₁₋₄ アルキルまたはアルコキサイドであり、Aはテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレートである。

更に好ましい想像において、触媒は1種またはそれ以上の $C_2 \sim C_6 \alpha$ - オレフィン特にエチレンまたはプロピレン、最も好ましくはエチレンを0 $\mathbb{C} \sim 200$ \mathbb{C} $\mathbb{C} \simeq 0$ $\mathbb{C} \simeq 0$

発明の最も好ましい態様において、触媒はエテレンを均一 重合させるために又はエテレンと C₃ ~ C₆ Q - オレフイン (ステレンを包含する)と共重合させてコポリマーを作る ために使用される。この好ましい態様および最も好ましい 眼様の双方において、モノマーは約1~約60分の範囲の 通常の保持時間のあいだ富合条件に保持され、触媒はモノ マー1モル当り約10⁻⁷ - 約10⁻¹ モルの範囲の機度で使 用される。

(吳施例)

以上のとおり本発明を広く述べてきたが、本発明は下記の実施例を参照することによつて更になお明らかになるであろう。然しながら、これらの実施例は本発明を具体的に 説明するためにのみ提示するものであつて、本発明を限定するものと解すべきではない。

実施例1

で使つた。固体の(【HNE ta】 + (B(CaFa) a) -)を室 個で加え、南液が黄色に変つたことを観察した。20分後 に南液は単色であり、ポリエチレンの沈峻が観察された。 1時間後に、ポリマーをメタノールで沈峻させ、収集し、 メタノールで洗浄し、真空下で一夜乾燥し、0.499のポ リマーを得た。

実売例2

ペンタメチルシクロペンタジエニルチタントリメチルおよ びトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフ エニルボレート

ペンタメチルンクロペンタジエニルチタントリメチルお よびトリエチルアンモニウム・ペンタフルオロフエニルポ レートを使用して実施例1の反応条件を実質的にくりかえ した。反応はトルエン中で約10時間室圏において続けた。 メタンガスおよびアンモニアの創生物が観察された。約 ペンタメテルシクロペンタジエニルチタンイソプロポキサ イドジメテルおよびトリエチルアンモニウムテトラキス・ ペンタフルオロフエニルボレート

室温の乾燥ポックスにおいて、33両のペンタメチルシクロペンタジエニルチタンイソプロポキサイドジメチル (CpTi(O-i-Pr)Me₂] (0.12ミリモル)を1 mlのペンゼンと混合し、生成溶液をピペットで250mlの3ッロフラスコに入れた。栓。真空ライン用のアダプタ。および固体添加ロートを取付けた。添加ロートに80両(0.10ミリモル)のトリエチルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフエニルボレート([HNEt₂]+(B(C₂F₂)₄)⁻)を充てんした。添加ロートに栓をして装置を真空ラインに取付けた。ペンゼンを真空下にフラスコから除き、75mlの新しいペンゼンを真空下にフラスコから除き、75mlの新しいペンゼンを真空下ー78でのフラスコに留出させた。室温に加温後、常液を1気圧(0.1 MPa)のエチレン

45℃に1時間加熱後、溶媒を真空下で除去し熱色固体を えた。この固体を石曲エーテルで3回洗浄し、被圧下に乾 禁した。回収した生成物は所望のペンタメテルシクロペン タジエニル・チタンジメテルテトラキス・ペンタフルオロ フエニルボレートであると確信された。このものは周知の チグラー・ナツタ重合条件下でオレフインを重合させるの に使用することができる。

実施例3

(1-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチル- 75 - シ クロペンタジエニル)シランチタンジメチルおよびトリエ チルアンモニウムテトラキス・ペンタフルオロフエニルポ レート

25 × フラスコに 275 × の(t - プテルアミド) (ジ メテル) (n - テトラメテルンクロペンタジエニル) シ ランチタンジクロライド (0.75ミリモル) を充てんし、

特閒平3-139504 (11)

正れに小さいフリットガラスを取付けた。このフリットを 真空にし、15 mtのジエチルエーテルをフラスコに真空で移した。-78 Cにおいて、1.1 mtのMeLi(ヘキサン中 1.4 M. 1.5 4 ミリモル、205 当量)を注射器を使用してサイドアーム・パルブから添加した。調整変化は観察されなかつた。5分後に内容物を取出し、脅痕を窒屈に加温した。1時間後、この脅痕は暗線色で不透明であつた。ジェチルエーテルを追出して10 mtのヘキサンで懺換した。この密痕を25 Cで10分間撹拌してから戸過した。固体を約2 mtにまで減少させ、脅痕を-78 Cに冷却し、フリット冷却フリップから暗オリーブ色の固体を集めた。減圧下に30分間乾燥した後に、固体の(t-ブチルアミド)ジメチル(テトラメチル-75-シクロペンタジエニル)シメチル(テトラメチル-75-シクロペンタジエニル) 100 mlの3つロフラスコに32号(98 μモル)の
(1-ブチルアミド) ジメチル(テトラメチル・ガ・・シ
クロペンタジエニル) シランチタンジメチルを充てんした。
このフラスコに役, 真空ラインアダプターおよび関体が加
ロートを取付けた。この恋加ロートに77号の(HNEta)⁺
[B(CaHa)4] を充てんし、栓をした。このフラスコ
を真空にし、50 mlのベンゼンを固体上に留出させた。この
の格液を25 でに加慮し、1気圧(0.1 MPa)のエチレン
で機つた。次いで固体(HNBta)⁺ [B(CaFa)4] を加
え、黄色腐液を得た。1時間後、粘稠黄色溶液は依然とし
てエチレンを吸収しつつあつた。生成するゼラチン状現合
物をメタノールで急冷して白色沈殿をえた。この沈殿を炉
過し、メタノールで2回洗浄し、真空乾燥して0.569の
ポリエチレンを得た。

旅合